



فضای سایر سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری برای ساخت تراشه 14 نانومتری

شرکت اینتل اعلام کرده قصد دارد 5 میلیارد دلار برای ساخت کارخانه تولید تراشه با استفاده از فرآیند ساخت 14 نانومتری و ویفرهای 300 میلی‌متری سرمایه گذاری کند.

شرکت اینتل اعلام کرده قصد دارد 5 میلیارد دلار برای ساخت کارخانه تولید تراشه با استفاده از فرآیند ساخت 14 نانومتری و ویفرهای 300 میلی‌متری سرمایه گذاری کند.

به گزارش PC magazine، ساخت این کارخانه در ایالت آریزونا، آمریکا اواسط سال 2011 شروع خواهد شد. به گفته اینتل این پیشرفته‌ترین کارخانه تولید تراشه در جهان خواهد بود و در سال 2013 آماده کار خواهد شد.

این اعلام شرکت اینتل با بازدید باراک اوباما از یکی از کارخانه‌های آن در شهر هیلزبورو و منصوب کردن پائول اوتلینی، مدیر عامل اینتل به عنوان یکی از اعضای شورای کار و رقابت ایالت متحده همزمان شد.

یکی از مزایای رقابتی شرکت اینتل نسبت به رقبای خود مانند AMD، خطوط تولید پیشرفته و بهینه آن در سراسر جهان است. تراشه‌های 14 نانومتری اینتل بهینه تر از پردازشگرهای فعلی اینتل به نام Sandy Bridge که از طریق فرآیند 32 نانومتری تولید می‌شوند، خواهند بود.